

Uchwała Nr 000-2/6/2009
Senatu Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Pułaskiego
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie: uzupełnienia uchwały Nr 000-5/4/2008 Senatu PRad. z dnia 29.05.2008r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej na rok akademicki 2009/2010 o wprowadzenie zasad rekrutacji dla kierunków grafika i architektura wewnątrz.

1. Wprowadza się do uchwały Nr 000-5/4/2008 Senatu PRad. z dnia 29.05.2008r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej na rok akademicki 2009/2010, zasady rekrutacji dla kierunków grafika i architektura wewnątrz studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, które w formie załącznika stanowią integralną część nn. uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego przy liczbie osób uprawnionych do głosowania 52, liczbie osób obecnych uprawnionych do głosowania 37, w tym obecnych w czasie głosowania 37 osób, za głosowało 37 osób, Senat jednomyślnie przyjął ww. uchwałę.

Przewodniczący Senatu
Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Pułaskiego

prof. dr hab. inż. Mirosław Luft